

## Pressemeldung

### **Stipendium für Architekturstudenten – DETAIL und Sto-Stiftung fördern den Architekten-Nachwuchs!**

(München, 29.01.2009)

DETAIL engagiert sich mit dem **DETAIL Stipendium** als Förderer des Architekten-Nachwuchses und hat mit [www.DetailX.de](http://www.DetailX.de) – der Community für junge Architekten – einen wichtigen Ratgeber im Studienalltag entwickelt.

Für das Sommersemester 2009 vergeben DETAIL, die internationale Zeitschrift für Architektur, und die Sto-Stiftung, Stiftung zur Förderung junger Menschen aus dem Bereich Bauwesen und Architektur, erstmals das **DETAIL Stipendium**. Gerade in der jetzigen wirtschaftlichen Situation besteht ein hoher Bedarf an Fördermaßnahmen und Unterstützung. Dies bestätigen auch die Zahlen der interessierten Studenten. Bereits jetzt sind es über 600 Anfragen mit steigender Tendenz.

Mit dem Stipendium ermöglicht DETAIL angehenden Architekten eine **hochwertige international und praxisorientiert Ausbildung**. Ein Anliegen, das auch die Sto-Stiftung teilt und die Initiative für drei Jahre unterstützt.

Das Stipendium richtet sich an vier Studierende der Fachrichtung Architektur an deutschsprachigen Hochschulen, die den Regelabschluss (Diplom-Ingenieur / Master) anstreben. Es beinhaltet 500 Euro/Monat über einen Förderungszeitraum von drei Jahren ab dem Sommersemester 2009 sowie Praktika in international namhaften Architekturbüros und Industrieunternehmen.

DETAIL ist bei der Vergabe des Stipendiums bemüht gerade diejenigen zu unterstützen, die ohne ein Stipendium ihr Studienvorhaben nicht realisieren könnten. Seit Einführung der Studiengebühren und den weiter ansteigenden Lebenshaltungskosten wird ein Studium für viele talentierte junge Menschen sehr schwer. Die Einführung der verschulden Bachelorstudiengänge mit einem knackigen Zeitplan lässt kaum noch Platz, um sich ein Zubrot durch Nebenjobs zu verdienen.

Internationale Referenzen, Knowhow und Erfahrungen sind wesentliche Aspekte für gute Jobperspektiven. Deshalb ist es DETAIL wichtig, die vier Stipendiaten nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern auch ein gutes fachliches Fundament zu schaffen.

Bewerbungsschluss für das Sommersemester 2009 ist der 9.März 2009.

Weiter Informationen sowie Bewerbungsunterlagen unter <http://www.detailstipendium.de>

Institut für internationale  
Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG  
Sonnenstraße 17  
8066 München

T: +49 (0)89 - 38 16 20 - 0

F: +49 (0)89 - 38 16 20 - 99